

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 2000-192028
 (43)Date of publication of application : 11.07.2000

(51)Int.Cl.

C09K 11/06
 C07D307/80
 C07D311/12
 C07D519/00
 H05B 33/14
 // C07C 13/54
 C07C 13/58
 C07C 13/62
 C07C 13/70
 C07D333/18
 C07D333/54
 C07F 7/08

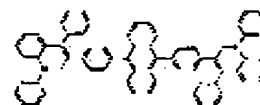
(21)Application number : 10-370480
 (22)Date of filing : 25.12.1998

(71)Applicant : IDEMITSU KOSAN CO LTD
 (72)Inventor : FUNAHASHI MASAKAZU
 KAWAMURA HISAYUKI
 AZUMA HISAHIRO
 HOSOKAWA CHISHIO

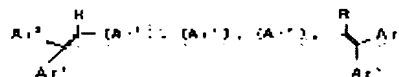
(54) AROMATIC HYDROCARBON COMPOUND AND ORGANIC ELECTROLUMINESCENT ELEMENT PREPARED BY USING THE SAME

(57)Abstract:

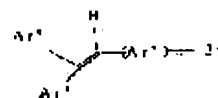
PROBLEM TO BE SOLVED: To enable a high luminescent efficiency to be realized by forming an organic luminescent layer containing a specific aromatic hydrocarbon compound. SOLUTION: The organic luminescent layer is formed from a composition prepared by compounding 100 pts.wt. aromatic hydrocarbon compound represented by formula II (e.g. a compound represented by formula I) with 0.1-20 pts.wt. rebonding-site-forming substance (e.g. a styrylamine compound) having a fluorescent quantum yield of 0.3-1.0. The electroluminescent element comprises a pair of electrodes and the organic luminescent layer interposed between the electrodes. The aromatic hydrocarbon compound is prepared by converting a halide represented by formula II into a Grignard reagent and coupling the agent to a dibromo compound represented by formula IV. In the formulas, Ar1 and Ar2 are each arylene or a 4-30C hetrocycle containing O, N, S, or Si; Ar3 and Ar4 are each aryl or a 4-30C hetrocycle containing O, N, S, or Si; R is a bonding site to form a ring together with Ar2 or Ar3; n is 0-2; and m is 0 or 1.



I



II



III



IV

LEGAL STATUS

[Date of request for examination] 16.06.2005
 [Date of sending the examiner's decision of rejection]
 [Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]
 [Date of final disposal for application]
 [Patent number]
 [Date of registration]
 [Number of appeal against examiner's decision of rejection]
 [Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]
 [Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

BEST AVAILABLE COPY

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開2000-192028

(P 2 0 0 0 - 1 9 2 0 2 8 A)

(43) 公開日 平成12年7月11日(2000.7.11)

(51) Int. Cl. ⁷	識別記号	F I	テマコード (参考)
C09K 11/06	645	C09K 11/06	645 3K007
	610		610 4C037
	635		635 4C062
	660		660 4C072
C07D307/80		C07D307/80	4H006

審査請求 未請求 請求項の数 7 O L (全18頁) 最終頁に続く

(21) 出願番号	特願平10-370480	(71) 出願人	000183646 出光興産株式会社 東京都千代田区丸の内3丁目1番1号
(22) 出願日	平成10年12月25日(1998.12.25)	(72) 発明者	舟橋 正和 千葉県袖ヶ浦市上泉1280番地
		(72) 発明者	川村 久幸 千葉県袖ヶ浦市上泉1280番地
		(72) 発明者	東 久洋 千葉県袖ヶ浦市上泉1280番地
		(72) 発明者	細川 地潮 千葉県袖ヶ浦市上泉1280番地
		(74) 代理人	100081765 弁理士 東平 正道

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 芳香族炭化水素化合物およびそれを用いた有機エレクトロルミネッセンス素子

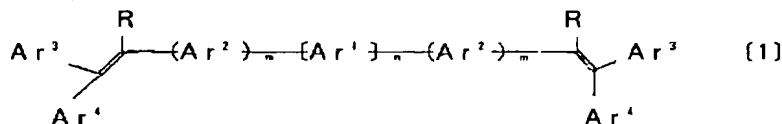
(57) 【要約】

【課題】 有機エレクトロルミネッセンス素子の構成材料として有用性の高い芳香族炭化水素化合物と、その化合物を用いた軽量・薄型で低電圧駆動ができるとも

に、高い発光効率を有する有機エレクトロルミネッセンス素子を提供する。

【解決手段】 下記一般式〔1〕、

【化1】



〔式中、 Ar^1 、 Ar^2 はアリーレン基または複素環、 Ar^3 、 Ar^4 はアリール基または複素環であり、 R は Ar^2 または Ar^3 と連結基を介して結合し環を形成する結合部位を示す。 n は 0 ~ 2、 m は 0 または 1 であ

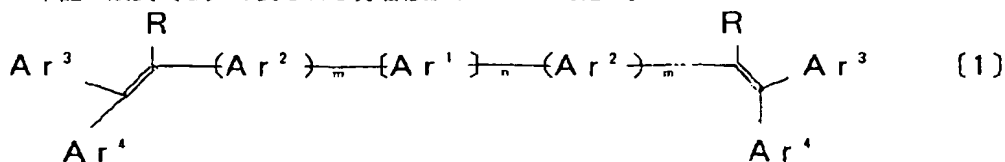
る。〕で表される芳香族炭化水素化合物、および一對の電極間に該芳香族炭化水素化合物を含有する有機化合物層を挟持させてなる有機エレクトロルミネッセンス素子。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 下記一般式〔1〕で表される芳香族炭化

水素化合物。

【化1】



〔式中、 Ar^1 および Ar^2 は、各々独立に置換基を有していてもよい炭素数6～20のアリーレン基、または酸素原子、窒素原子、硫黄原子もしくは珪素原子のいずれかを含有する炭素数4～30の複素環であり、 Ar^3 および Ar^4 は、各々独立に置換基を有していてもよい炭素数6～20のアリール基、または酸素原子、窒素原子、硫黄原子もしくは珪素原子のいずれかを含有する炭素数4～30の複素環であって、 Ar^3 と Ar^4 が連結基を介して互いに結合して環を形成していてもよく、 R は、 Ar^1 または Ar^2 のいずれかと環を形成する結合部位を示し、該環が炭素原子、窒素原子、酸素原子、硫黄原子または珪素原子のいずれかを含む連結基により5員環または6員環を形成し、 n は0～2の整数、 m は0または1である。〕

【請求項2】 少なくとも一対の電極間に挟持された有機発光層を有する有機エレクトロルミネッセンス素子であって、請求項1に記載の一般式〔1〕で表される芳香族炭化水素化合物を含有する有機エレクトロルミネッセンス素子。

【請求項3】 請求項1に記載の一般式〔1〕で表される芳香族炭化水素化合物を、主として発光帯域に含有させてなる請求項2に記載の有機エレクトロルミネッセンス素子。

【請求項4】 請求項1に記載の一般式〔1〕で表される芳香族炭化水素化合物を、有機発光層に含有させてなる請求項2または3に記載の有機エレクトロルミネッセンス素子。

【請求項5】 有機発光層に、さらに再結合サイト形成物質を含有させてなる請求項2～4のいずれかに記載の有機エレクトロルミネッセンス素子。

【請求項6】 再結合サイト形成物質が、蛍光収率0.3～1.0の蛍光物質である請求項5に記載の有機エレクトロルミネッセンス素子。

【請求項7】 再結合サイト形成物質が、スチリルアミン系化合物、キナクリドン誘導体、ルブレン誘導体、クマリン誘導体およびピラン誘導体の群から選択される少なくとも1つの化合物である請求項5または6に記載の有機エレクトロルミネッセンス素子。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】 本発明は、新規な芳香族炭化水素化合物と、それを用いた有機エレクトロルミネッセ

ンス素子（以下、有機EL素子と称することがある）に関する。さらに詳しくは、有機EL素子の構成材料として有用性の高い芳香族炭化水素化合物と、それを用いた発光効率に優れた有機EL素子に関する。

【0002】

【従来の技術】 電界発光を利用した有機EL素子は、自己発光であることから視認性が高く、また完全固体素子であるために耐衝撃性に優れているという特徴を有している。したがって、薄膜ディスプレイ素子や液晶ディスプレイのバックライト、平面光源などの分野に使用されている。

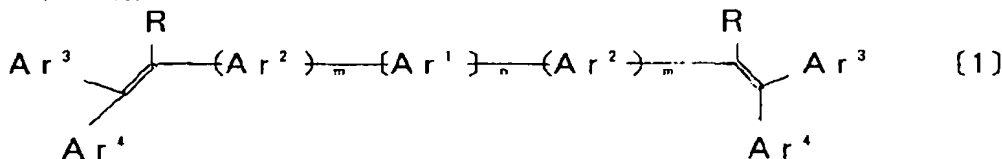
【0003】 現在実用化されているエレクトロルミネッセンス素子は、分散型エレクトロルミネッセンス素子である。この分散型エレクトロルミネッセンス素子は、数十ボルト、10キロヘルツ以上の交流電圧を必要とするため、その駆動回路が複雑になっている。このようなことから、駆動電圧を10ボルト程度まで低下させることができ、かつ高輝度に発光することのできる有機EL素子が、近年盛んに研究されている。たとえば、C. W. Tang and S. A. Van Slyke Appl. Phys. Lett., vol. 51, pp. 913～915 (1987) や、特開昭63-264629号公報において、有機薄膜EL素子の構成が、透明電極／正孔注入層／発光層／背面電極の積層型であるものが提案されており、ここで用いられている正孔注入層により、効率よく正孔を発光層内に注入することができるようになされている。このような有機EL素子において用いられる発光層は、単層であってもよいのであるが、上記のように、電子輸送性と正孔輸送性とのバランスが良くなかったことから、多層に積層することにより、性能の向上が図られていた。

【0004】 ところで、このように積層構造に形成するためには、その製造工程が煩雑になり所要時間も長くなるほか、各層に薄膜性が要求されるなどの制限が多いという問題がある。さらに、近年においては、情報機器などのコンパクト化や携帯型への移行の要請が高まり、これらの駆動電圧のさらなる低電圧化の要望が増大している。そこで、このような軽量化や駆動電圧の低電圧化のために、発光材料や正孔輸送材料などの開発が試みられている。アントラセンは発光材料として知られているが、均一な薄膜の形成が困難であることから、種々の置換基を導入した誘導体が提案されている。例えば、特開

平4-178488号公報、同6-228544号公報、同6-228545号公報、同6-228546号公報、同6-228547号公報、同6-228548号公報、同6-228549号公報および同8-311442号公報においては、有機EL素子用の発光材料として、縮合多環芳香族炭化水素化合物を用いることが提案されているが、これら化合物を用いたものは発光効率が充分でないという難点がある。

【0005】

【発明が解決しようとする課題】本発明は、上述の状況に鑑み、有機EL素子の構成材料として用いた際に、高い発光効率を発現する芳香族炭化水素化合物と、それを用いた有機EL素子を提供することを目的とするもので



【0008】〔式中、 Ar^1 および Ar^2 は、各々独立に置換基を有していてもよい炭素数6～20のアリーレン基、または酸素原子、窒素原子、硫黄原子もしくは珪素原子のいずれかを含有する炭素数4～30の複素環であり、 Ar^3 および Ar^4 は、各々独立に置換基を有していてもよい炭素数6～20のアリール基、または酸素原子、窒素原子、硫黄原子もしくは珪素原子のいずれかを含有する炭素数4～30の複素環であって、 Ar^3 と Ar^4 が連結基を介して互いに結合して環を形成していてもよく、Rは、 Ar^2 または Ar^3 のいずれかと環を形成する結合部位を示し、該環が炭素原子、窒素原子、酸素原子、硫黄原子または珪素原子のいずれかを含む連結基により5員環または6員環を形成し、nは0～2の整数、mは0または1である。〕

(2) 少なくとも一対の電極間に挟持された有機発光層を有する有機エレクトロルミネッセンス素子であって、前記一般式〔1〕で表される芳香族炭化水素化合物を含有する有機エレクトロルミネッセンス素子。

(3) 前記一般式〔1〕で表される芳香族炭化水素化合物を、主として発光帯域に含有させてなる、前記(2)に記載の有機エレクトロルミネッセンス素子。

(4) 前記一般式〔1〕で表される芳香族炭化水素化合物を、有機発光層に含有させてなる、前記(2)または(3)に記載の有機エレクトロルミネッセンス素子。

(5) 有機発光層に、さらに再結合サイト形成物質を含有させてなる、前記(2)～(4)のいずれかに記載の有機エレクトロルミネッセンス素子。

(6) 再結合サイト形成物質が、蛍光収率0.3～1.0の蛍光物質である、前記(2)に記載の有機エレクトロルミネッセンス素子。

(7) 再結合サイト形成物質が、スチリルアミン系化合

ある。

【0006】

【課題を解決するための手段】本発明者らは、前記課題を解決するために種々検討を重ねた結果、特定の化学構造を有する芳香族炭化水素化合物が、前記目的を達成することを見出し、これら知見に基づいて本発明を完成するに至った。すなわち、本発明の要旨は、下記のとおりである。

(1) 下記一般式〔1〕で表される芳香族炭化水素化合物。

【0007】

〔化2〕

物、キナクリドン誘導体、ルブレン誘導体、クマリン誘導体およびピラン誘導体の群から選択される少なくとも1つの化合物である、前記(5)または(6)に記載の有機エレクトロルミネッセンス素子。

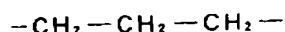
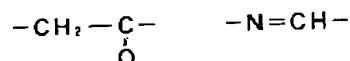
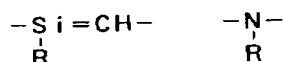
【0009】

【発明の実施の形態】本発明の芳香族炭化水素化合物は、前記一般式〔1〕で表される芳香族炭化水素化合物である。そして、一般式〔1〕で表される芳香族炭化水素化合物において、 Ar^1 および Ar^2 が表わす炭素数6～20のアリーレン基としては、フェニレン基、ナフチレン基、ピフェニレン基、アントラニレン基、ターフェニレン基などが挙げられ、また、酸素原子、窒素原子、硫黄原子もしくは珪素原子のいずれかを含有する炭素数4～30の複素環としては、フラン、チオフェン、ピロール、2-ヒドロキシピロール、ベンゾフラン、イソベンゾフラン、1-ベンゾチオフェン、2-ベンゾチオフェン、インドール、イソインドール、インドリジン、カルバゾール、2-ヒドロキシピラン、2-ヒドロキシクロメン、1-ヒドロキシ-2-ベンゾピラン、キサンテン、4-ヒドロキシチオピラン、ピリジン、キノリン、イソキノリン、4-ヒドロキシキノリン、フェナンスリジン、アクリジン、オキサゾール、イソオキサゾール、チアゾール、イソチアゾール、フラザン、イミダゾール、ピラゾール、ベンゾイミダゾール、1-ヒドロキシイミダゾール、1,8-ナフチリジン、ピラジン、ヒリミジン、ピリダジン、キナキサリンキナゾリン、シノリン、フタラジン、ピュリン、テリジン、ペリミジン、1,10-フェナンスロリン、チアンスレン、フェノキサチン、フェノキサジン、フェノチアジン、フェナジン、フェナサジン、シラシクロペンタジエン、シラベンゼンなどが挙げられる。

5

【0010】また、同式の Ar^3 および Ar^4 が表わす炭素数6～20のアリール基としては、フェニル基、ナフチル基、ビフェニル基、アントラニル基、ターフェニル基、フェナンスリル基、ピレニル基、ジフェニルナフチル基、ジフェニルアントラニル基、スチリル基、スチリルフェニル基などが挙げられる。これら炭化水素基の中でも、フェニル基、ナフチル基、ナフチレン基、ビフェニル基、アントラニル基が好ましいものとして挙げられる。

【0011】そして、これら $Ar^1 \sim Ar^4$ が有してい 10てもよい置換基としては、炭素数1～6のアルキル基、炭素数1～6のアルコキシ基、炭素数5～18のアリールオキシ基、炭素数5～16のアリール基で置換されたアミノ基、ニトロ基、シアノ基、炭素数1～6のエステル基、ハロゲン原子などである。これら炭素数1～6の



【0014】〔上記式中のRは、炭素数1～4のアルキル基、フェニル基、炭素数1～4のアルキル基を置換基として有するフェニル基または、フェノキシ基を示す。〕の構造を有する連結基により環が形成されたものが好ましい。つぎに、前記一般式〔1〕で表される芳香

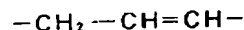
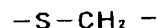
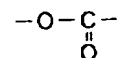
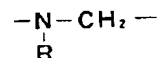
6

アルキル基としては、メチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、ブチル基、イソブチル基、sec-ブチル基、tert-ブチル基、各種ペンチル基、各種ヘキシル基など挙げられ、また、炭素数1～6のアルコキシ基としては、メトキシ基、エトキシ基、プロポキシ基、イソプロポキシ基、ブトキシ基、イソブトキシ基、sec-ブトキシ基、tert-ブトキシ基、各種ペンチルオキシ基、各種ヘキシルオキシ基などが挙げられる。

【0012】また、 Ar^3 と Ar^4 を互いに結合して環を形成する連結基、またはRを結合部位として、この結合部位と Ar^2 または Ar^3 のいずれかと互いに結合して環を形成する連結基としては、単結合や、下記

【0013】

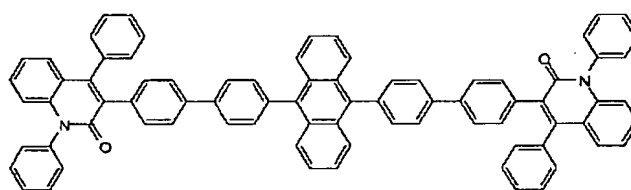
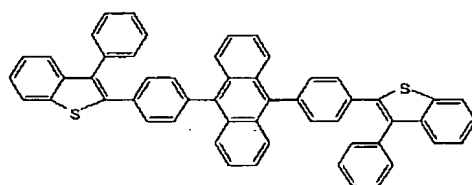
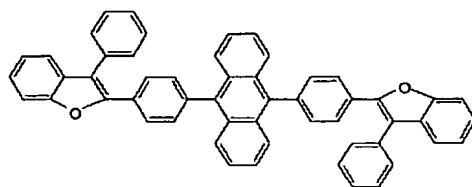
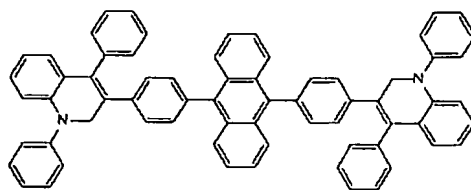
【化3】



族炭化水素化合物について、その具体的な化合物を例示すると、以下のものが挙げられる。

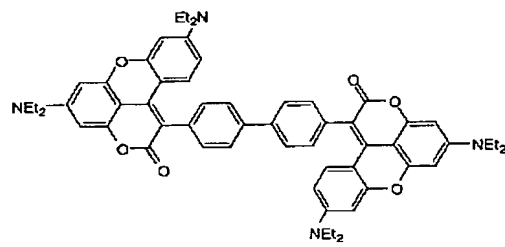
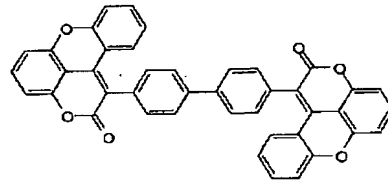
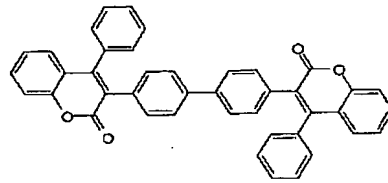
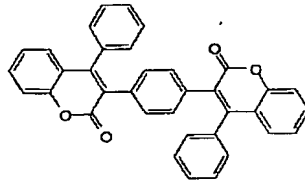
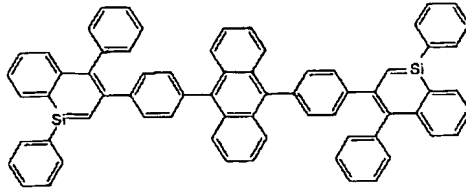
【0015】

【化4】



【 0 0 1 6 】

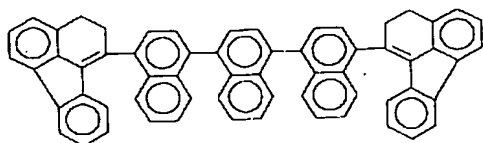
【 化 5 】



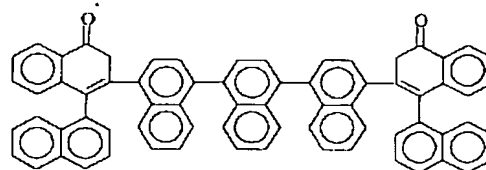
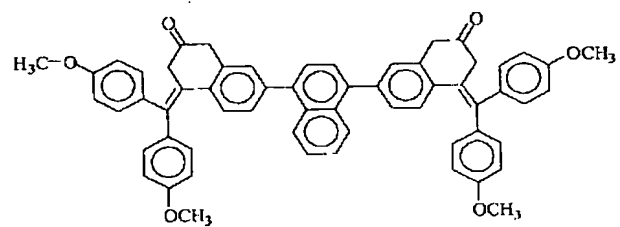
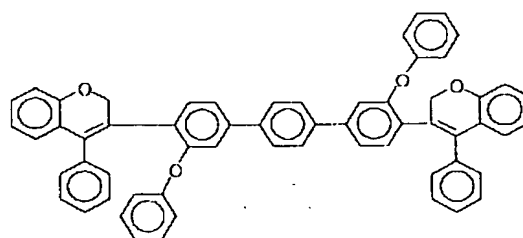
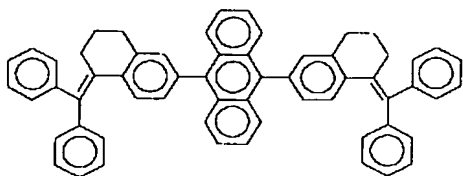
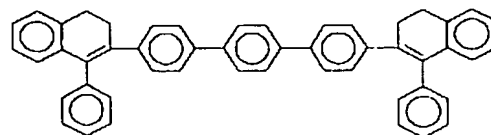
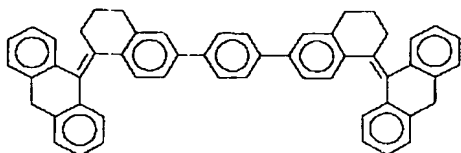
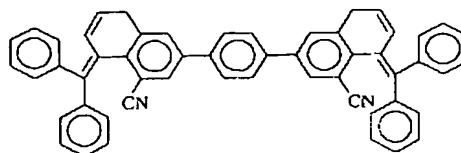
【0017】

【化6】

11



12

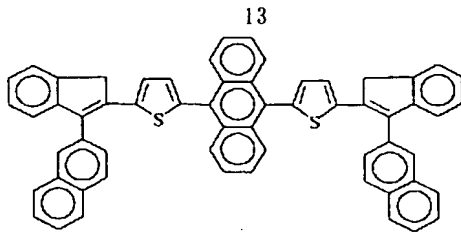


【0018】

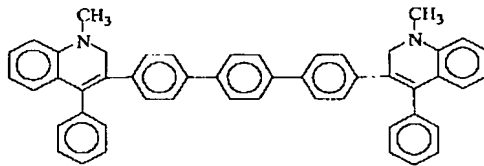
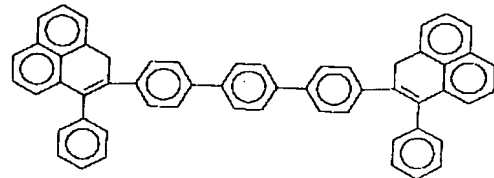
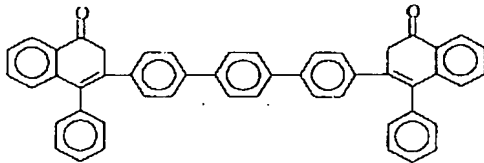
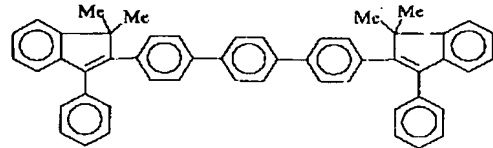
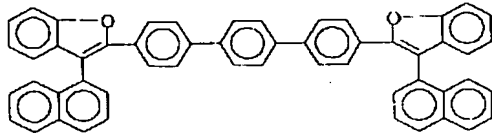
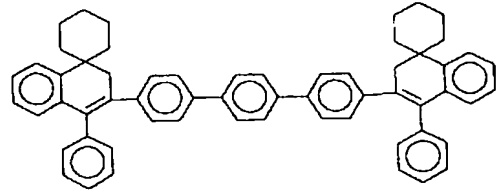
【化7】

【0019】

30 【化8】



【化9】

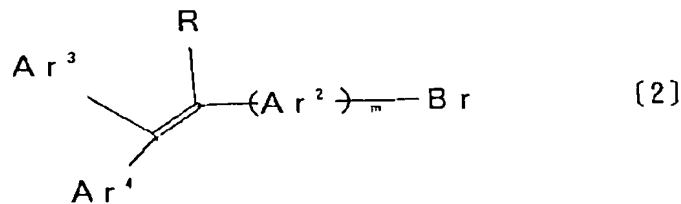


【0021】そして、前記一般式〔1〕で表される芳香族炭化水素化合物を製造する方法については、例えば、下記一般式〔2〕

【0022】

【化10】

【0020】

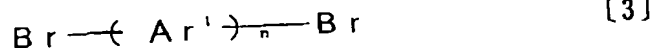


【0023】〔式中の Ar^1 、 Ar^3 、 Ar^4 、 R および m は、前記一般式〔1〕における Ar^2 、 Ar^3 、 Ar^4 、 R および m と同一の意味を有する。〕で表されるハロゲン化合物をグリニヤール試薬とした後、下記一般

式〔3〕

【0024】

【化11】



【0025】〔式中の Ar^1 、 n は、前記一般式〔1〕における Ar^1 、 n と同一の意味を有する。〕で表されるジプロモ化合物をカップリングさせることにより、効率よく得ることができる。つぎに、本発明の有機EL素子は、一対の電極間に有機発光層を挟持させて構成され、この素子に、好ましくはその発光帯域、殊に有機発光層に上記芳香族炭化水素化合物を含有させて構成されている。この有機EL素子の代表的な素子構成は、下記

に示すとおりであるが、これに限定されるものではない。

【0026】①陽極／発光層／陰極

②陽極／正孔注入層／発光層／陰極

③陽極／発光層／電子注入層／陰極

④陽極／正孔注入層／発光層／電子注入層／陰極

⑤陽極／有機半導体層／発光層／陰極

⑥陽極／有機半導体層／電子障壁層／発光層／陰極

⑦陽極／有機半導体層／発光層／付着改善層／陰極

⑧陽極／正孔注入層／正孔輸送層／発光層／電子注入層／陰極

これら各種の素子構成の中では、上記⑧の構成としてあるものが好ましく用いられる。そして、前記一般式

〔1〕で表される芳香族炭化水素化合物は、これらの構成要素の中の主として発光帯域、殊に発光層に含有させたものが好適に用いられる。この発光層への上記芳香族炭化水素化合物の含有割合は、発光層全体に対して30～100重量％であるものが好適である。

【0027】そして、この有機EL素子は、透光性の基板上に作製する。この透光性基板は有機EL素子を支持する基板であり、その透光性については、400～700nmの可視領域の光の透過率が50％以上であるものが望ましく、さらに平滑な基板を用いるのが好ましい。このような透光性基板としては、たとえば、ガラス板、合成樹脂板などが好適に用いられる。ガラス板としては、特にソーダ石灰ガラス、バリウム・ストロンチウム含有ガラス、鉛ガラス、アルミノケイ酸ガラス、ホウケイ酸ガラス、バリウムホウケイ酸ガラス、石英などで形成された板が挙げられる。また、合成樹脂板としては、ポリカーボネート樹脂、アクリル樹脂、ポリエチレンテレフタレート樹脂、ポリエーテルサルファイド樹脂、ポリサルフォン樹脂などの板が挙げられる。

【0028】つぎに、上記の陽極としては、仕事関数の大きい(4eV以上)金属、合金、電気伝導性化合物またはこれらの混合物を電極物質とするものが好ましく用いられる。このような電極物質の具体例としては、Au等の金属、CuI、ITO、SnO₂、ZnO等の導電性材料が挙げられる。この陽極を形成するには、これらの電極物質を、蒸着法やスパッタリング法等の方法で薄膜を形成させることができる。この陽極は、上記発光層からの発光を陽極から取り出す場合、陽極の発光に対する透過率が10％より大きくなるような特性を有していることが望ましい。また、陽極のシート抵抗は、数百Ω/□以下としてあるものが好ましい。さらに、陽極の膜厚は、材料にもよるが通常10nm～1μm、好ましくは10～200nmの範囲で選択される。

【0029】そして、本発明の有機EL素子の発光層としては、以下の機能を併せ持つものが好適である。

①注入機能；電界印加時に陽極または正孔注入層より正孔を注入することができ、陰極または電子注入層より電子を注入することができる機能

②輸送機能；注入した電荷(電子と正孔)を電界の力で移動させる機能

③発光機能；電子と正孔の再結合の場を提供し、これを発光につなげる機能

ただし、正孔の注入されやすさと電子の注入されやすさには、違いがあってもよく、また正孔と電子の移動度で表される輸送能に大小があってもよいが、どちらか一方

の電荷を移動することが好ましい。前記一般式〔1〕で表される芳香族炭化水素化合物は、上記の3つの条件を満たしており、これを主として発光層を形成することができる。

【0030】また、この有機EL素子の発光層の構成材料の一部として、再結合サイト形成物質を用いることができる。この再結合サイト形成物質は、両極から注入された電子と正孔がそれぞれ再結合する場所を積極的に提供する物質、あるいは電子と正孔の再結合自体は生じないが再結合エネルギーが伝搬されて光を発する場所を提供する物質である。したがって、この再結合サイト形成物質を加えることによって、前記芳香族炭化水素化合物の単独使用の場合よりも、電子と正孔とを集中的に発光層の中央付近で再結合させて、発光層における発光輝度をさらに高めることができる。

【0031】このようなことから、本発明の有機EL素子の発光層の構成材料に用いる再結合サイト形成物質としては、その蛍光量子収率が高いものが好ましく、ことにその値が0.3～1.0であるものが好適である。このような再結合サイト形成物質としては、スチリルアミン系化合物、キナクリドン誘導体、ルブレン誘導体、クマリン誘導体およびピラン誘導体の群から選ばれる1種あるいは2種以上の混合物が挙げられる。また、この再結合サイト形成物質として、共役系高分子を用いることができ、ことにポリアリーレンビニレン誘導体や、炭素数1～50のアルキル基置換あるいはアルコキシ基置換のポリアリーレンやビニレン誘導体などが挙げられる。

【0032】また、これら再結合サイト形成物質は、発光層における発色性を考慮して選択することもことが望ましい。例えば、青色の発色を所望する場合には、ペリレンや、アミノ置換ジスチリルアリーレン誘導体などを使用することが好ましい。そして、緑色の発色を所望する場合には、キナクリドン誘導体あるいはクマリン誘導体などを使用することが好ましい。また、黄色の発色を所望する場合には、ルブレン誘導体などを使用することが好ましい。さらに、橙色や赤橙色を所望する場合には、ジシアノメチルピラン誘導体などを使用することが好ましい。

【0033】そして、この再結合サイト形成物質の配合割合は、発光層の発光輝度や発色性を考慮して定めるのであるが、具体的には、前記芳香族炭化水素化合物100重量部に対して、0.1～20重量部の範囲内の値とすることが好ましい。この再結合サイト形成物質の配合量が0.1重量部未満であると、発光輝度が低下する傾向があり、一方、20重量部を超えると、耐久性が低下する傾向がある。したがって、有機EL素子における発光輝度と耐久性とのバランスをよりよく維持するためには、この配合割合を、前記芳香族炭化水素化合物100重量部に対して、0.5～20重量部とするのが好ましく、さらに好ましくはこの値を1.0～10重量部とす

10

20

30

40

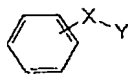
50

るのがよい。

【0034】この有機EL素子の有機発光層を形成する材料は、上記のほか、所望の色調によって、次のような化合物が用いられる。例えば、紫外域から紫色の発光を得る場合には、下記の一般式〔4〕で表される化合物が好適に用いられる。

【0035】

【化12】

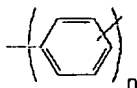


〔4〕

【0036】〔上記式中、Xは下記一般式〔5〕

【0037】

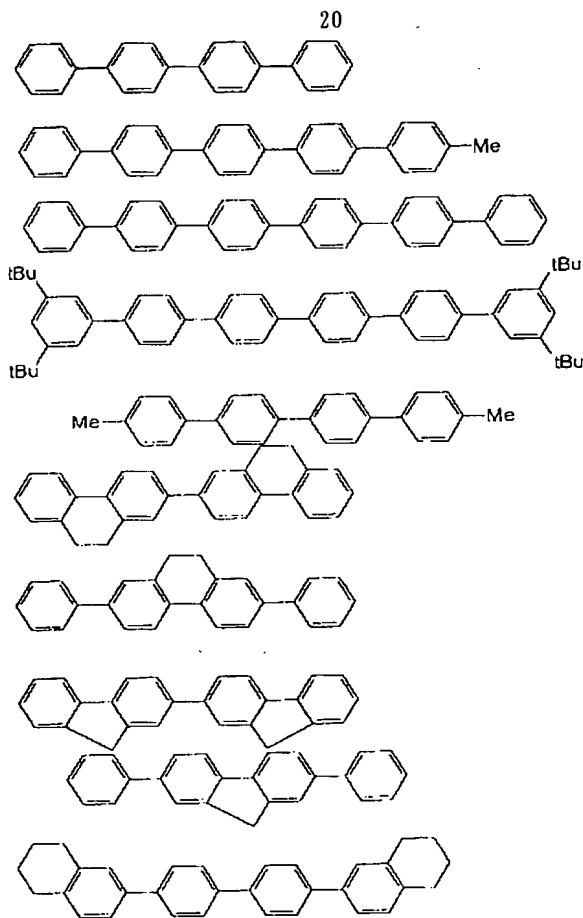
【化13】



〔5〕

【0038】（上記式中、nは2～5の整数を示す）で表される基を示し、Yは下記一般式〔6〕

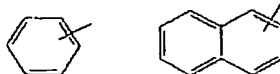
【0039】



【0042】

【化16】

【化14】

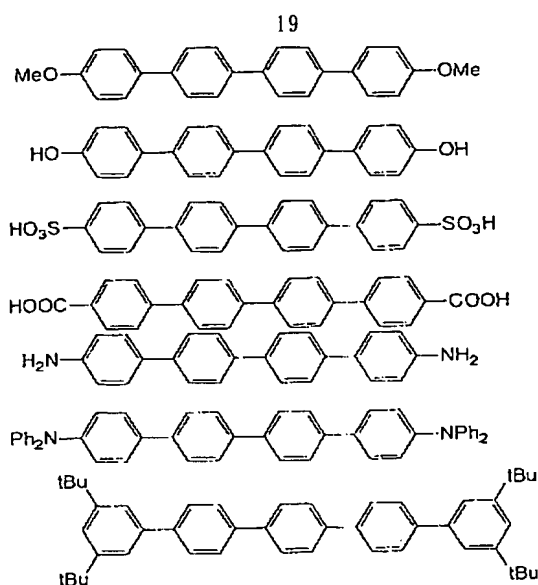


〔6〕

【0040】で表される基を示す。この一般式〔4〕で表される化合物におけるフェニル基、フェニレン基、ナフチル基には、炭素数1～4のアルキル基、炭素数1～4のアルコキシ基、水酸基、スルホニル基、カルボニル基、アミノ基、ジメチルアミノ基またはジフェニルアミノ基等の単数または複数の置換基を有する化合物を用いてもよい。また、これら置換基が複数ある場合には、それらが互いに結合し、飽和5員環あるいは6員環を形成していてもよい。さらに、この化合物の形態については、フェニル基、フェニレン基、ナフチル基にパラ位で結合したものが、結合性が良く、かつ平滑な蒸着膜が形成し易いことから好ましい。上記一般式〔4〕で表される化合物の具体例を示せば、下記のとおりである。

【0041】

【化15】



【0043】これら化合物の中では、特に p-クォータ
ーフェニル誘導体、p-クインクフェニル誘導体が好ま
しい。また、青色から緑色の発光を得るためには、例え
ばベンゾチアゾール系、ベンゾイミダゾール系、ベンゾ
オキサゾール系等の蛍光増白剤、金属キレート化オキシ
ノイド化合物、スチリルベンゼン系化合物を用いること
ができる。これら化合物の具体例としては、例えば特開
昭59-194393号公報に開示されている化合物を
挙げることができる。さらに他の有用な化合物は、ケミ
ストリー・オブ・シンセティック・ダイズ(1971)
628~637頁および640頁に列挙されている。

【0044】前記キレート化オキシノイド化合物として
は、例えば、特開昭63-295695号公報に開示され
ている化合物を用いることができる。その代表例とし
ては、トリス(8-キノリノール)アルミニウム等の8
-ヒドロキシキノリン系金属錯体や、ジリチウムエピン
トリジオン等が好適な化合物として挙げることができ
る。

【0045】また、前記スチリルベンゼン系化合物とし
ては、例えば、欧州特許第0319881号明細書や欧
州特許第0373582号明細書に開示されているもの
を用いることができる。そして、特開平2-25279
3号公報に開示されているジスチリルピラジン誘導体
も、発光層の材料として用いることができる。このほ
か、欧州特許第0387715号明細書に開示されてい
るポリフェニル系化合物も発光層の材料として用いる
ことができる。

【0046】さらに、上述した蛍光増白剤、金属キレ
ート化オキシノイド化合物およびスチリルベンゼン系化
合物等以外に、例えば1,2-フタロペリノン(J. App
l. Phys., 第27巻, L713(1988年))、
1,4-ジフェニル-1,3-ブタジエン、1,1,
4,4-テトラフェニル-1,3-ブタジエン(以上A

ppl. Phys. Lett., 第56巻, L799(1
990年))、ナフタリミド誘導体(特開平2-30
5886号公報)、ペリレン誘導体(特開平2-189
890号公報)、オキサジアゾール誘導体(特開平2-
216791号公報、または第38回応用物理学関係連
合講演会で浜田らによって開示されたオキサジアゾール
誘導体)、アルダジン誘導体(特開平2-220393
号公報)、ピラジリン誘導体(特開平2-220394
号公報)、シクロペンタジエン誘導体(特開平2-28
9675号公報)、ピロロピロール誘導体(特開平2-
296891号公報)、スチリルアミン誘導体(App
l. Phys. Lett., 第56巻, L799(199
0年)、クマリン系化合物(特開平2-191694号
公報)、国際特許公報WO90/13148やApp
l. Phys. Lett., vol 58, 18, P198
2(1991)に記載されているような高分子化合物等
も、発光層の材料として用いることができる。

【0047】本発明では特に発光層の材料として、芳香
族ジメチリデン系化合物(欧州特許第0388768
号明細書や特開平3-231970号公報に開示のも
の)を用いることが好ましい。具体例としては、4,
4'-ビス(2,2-ジ-tert-ブチルフェニルビニル)
ビフェニル、4,4'-ビス(2,2-ジフェニルビ
ニル)ビフェニル等、およびそれらの誘導体を挙げるこ
とができる。

【0048】また、特開平5-258862号公報等に
記載されている一般式(Rs-Q)-Al-O-L

〔式中、Lはフェニル部分を含んでなる炭素原子6~2
4個の炭化水素であり、O-Lはフェノレート配位子で
あり、Qは置換8-キノリノレート配位子を示し、Rs
はアルミニウム原子に置換8-キノリノレート配位子が
2個を上回り結合するのを立体的に妨害するように選ば
れた8-キノリノレート環置換基を示す〕で表される化
合物も挙げられる。具体的には、ビス(2-メチル-8-
キノリノレート)(パラフェニルフェノレート)ア
ルミニウム(III)、ビス(2-メチル-8-キノリ
ノレート)(1-ナフトレート)アルミニウム(III)
I)等が挙げられる。

【0049】このほか、特開平6-9953号公報等
によるドーピングを用いた高効率の青色と緑色の混合発光
を得る方法が挙げられる。この場合、ホストとしては、
上記の発光材料、ドーパントとしては青色から緑色まで
の強い蛍光色素、例えばクマリン系あるいは上記のホス
トとして用いられているものと同様な蛍光色素を挙げる
ことができる。具体的には、ホストとしてジスチリルア
リーレン骨格の発光材料、特に好ましくは4,4'-ビ
ス(2,2-ジフェニルビニル)ビフェニル、ドーパ
ントとしてはジフェニルアミノビニルアリーレン、特に好
ましくは例えばN,N-ジフェニルアミノビニルベン
ゼンを挙げることができる。

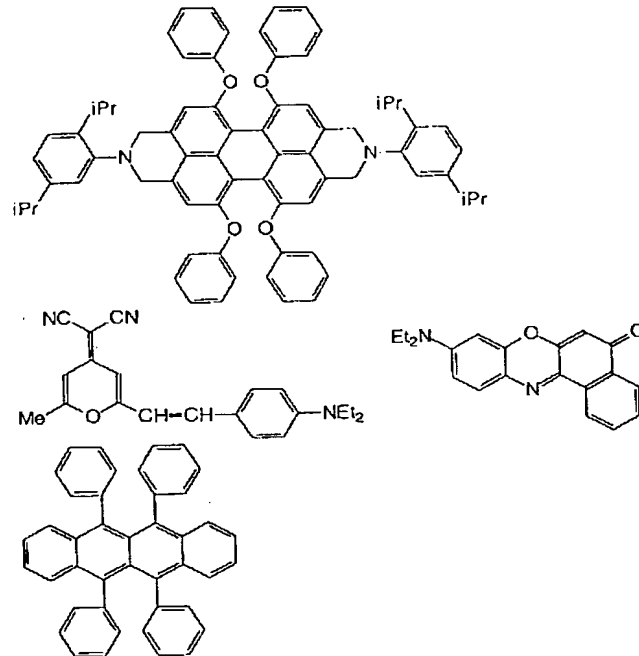
【0050】白色の発光を得る発光層としては特に制限はないが、下記のものを用いることができる。

①有機EL積層構造体の各層のエネルギー準位を規定し、トンネル注入を利用して発光させるもの（欧州特許第0390551号公報）。

②①と同じくトンネル注入を利用する素子で実施例として白色発光素子が記載されているもの（特開平3-230584号公報）。

【0051】③二層構造の発光層が記載されているもの（特開平2-220390号公報および特開平2-216790号公報）。

④発光層を複数に分割してそれぞれ発光波長の異なる材料で構成されたもの（特開平4-51491号公報）。



【0054】つぎに、上記材料を用いて発光層を形成する方法としては、例えば蒸着法、スピコート法、LB法等の公知の方法を適用することができる。発光層は、特に分子堆積膜であることが好ましい。ここで分子堆積膜とは、気相状態の材料化合物から沈着され形成された薄膜や、溶液状態または液相状態の材料化合物から固体化され形成された膜のことであり、通常この分子堆積膜は、LB法により形成された薄膜（分子累積膜）とは凝集構造、高次構造の相違や、それに起因する機能的な相違により区分することができる。

【0055】また特開昭57-51781号公報に開示されているように、樹脂等の結着剤と材料化合物とを溶剤に溶かして溶液とした後、これをスピコート法等により薄膜化することによっても、発光層を形成することができる。このようにして形成される発光層の膜厚については特に制限はなく、状況に応じて適宜選択することができるが、通常5nm～5μmの範囲が好ましい。この発光層は、上述した材料の1種または2種以上からな

⑤青色発光体（蛍光ピーク380～480nm）と緑色発光体（480～580nm）とを積層させ、さらに赤色発光体を含む構成のもの（特開平6-207170号公報）。

【0052】⑥青色発光層が青色蛍光色素を含有し、緑色発光層が赤色蛍光色素を含有した領域を有し、さらに緑色発光体を含む構成のもの（特開平7-142169号公報）。

これらの中では、上記⑤の構成のものが特に好ましい。さらに、赤色発光体としては、下記に示すものが好適に用いられる。

【0053】

【化17】

る一層で構成されてもよいし、また、前記発光層とは別種の化合物からなる発光層を積層したものであってもよい。

【0056】つぎに、正孔注入・輸送層は、発光層への正孔注入を助け、発光領域まで輸送する層であって、正孔移動度が大きく、イオン化エネルギーが通常5.5eV以下と小さい。このような正孔注入・輸送層としてはより低い電界強度で正孔を発光層に輸送する材料が好ましく、さらに正孔の移動度が、例えば $10^4 \sim 10^6 \text{ V/cm}$ の電界印加時に、少なくとも $10^{-6} \text{ cm}^2/\text{V} \cdot \text{秒}$ であるものが好ましい。本発明の芳香族炭化水素化合物と混合して正孔注入・輸送層を形成する材料としては、前記の好ましい性質を有するものであれば特に制限はなく、従来、光導伝材料において正孔の電荷輸送材料として慣用されているものや、有機EL素子の正孔注入層に使用されている公知のものの中から任意のものを選択して用いることができる。

【0057】このような正孔注入・輸送層の形成材料と

しては、具体的には、例えばトリアゾール誘導体（米国特許3, 112, 197号明細書等参照）、オキサジアゾール誘導体（米国特許3, 189, 447号明細書等参照）、イミダゾール誘導体（特公昭37-16096号公報等参照）、ポリアリアルカン誘導体（米国特許3, 615, 402号明細書、同第3, 820, 989号明細書、同第3, 542, 544号明細書、特公昭45-555号公報、同51-10983号公報、特開昭51-93224号公報、同55-17105号公報、同56-4148号公報、同55-108667号公報、同55-156953号公報、同56-36656号公報等参照）、ピラゾリン誘導体およびピラズロン誘導体（米国特許第3, 180, 729号明細書、同第4, 278, 746号明細書、特開昭55-88064号公報、同55-88065号公報、同49-105537号公報、同55-51086号公報、同56-80051号公報、同56-88141号公報、同57-45545号公報、同54-112637号公報、同55-74546号公報等参照）、フェニレンジアミン誘導体（米国特許第3, 615, 404号明細書、特公昭51-10105号公報、同46-3712号公報、同47-25336号公報、特開昭54-53435号公報、同54-110536号公報、同54-119925号公報等参照）、アリールアミン誘導体（米国特許第3, 567, 450号明細書、同第3, 180, 703号明細書、同第3, 240, 597号明細書、同第3, 658, 520号明細書、同第4, 232, 103号明細書、同第4, 175, 961号明細書、同第4, 012, 376号明細書、特公昭49-35702号公報、同39-27577号公報、特開昭55-144250号公報、同56-119132号公報、同56-22437号公報、西独特許第1, 110, 518号明細書等参照）、アミノ置換カルコン誘導体（米国特許第3, 526, 501号明細書等参照）、オキサゾール誘導体（米国特許第3, 257, 203号明細書等に開示のもの）、スチリルアントラセン誘導体（特開昭56-46234号公報等参照）、フルオレノン誘導体（特開昭54-110837号公報等参照）、ヒドラゾン誘導体（米国特許第3, 717, 462号明細書、特開昭54-59143号公報、同55-52063号公報、同55-52064号公報、同55-46760号公報、同55-85495号公報、同57-11350号公報、同57-148749号公報、特開平2-311591号公報等参照）、スチルベン誘導体（特開昭61-210363号公報、同第61-228451号公報、同61-14642号公報、同61-72255号公報、同62-47646号公報、同62-36674号公報、同62-10652号公報、同62-30255号公報、同60-93455号公報、同60-94462号公報、同60-174749号公報、同60-1750

52号公報等参照）、シラザン誘導体（米国特許第4, 950, 950号明細書）、ポリシラン系（特開平2-204996号公報）、アニリン系共重合体（特開平2-282263号公報）、特開平1-211399号公報に開示されている導電性高分子オリゴマー（特にチオフェンオリゴマー）等を挙げることができる。

【0058】正孔注入・輸送層の材料としては上記のものを使用することができるが、ポルフィリン化合物（特開昭63-2956965号公報等に開示のもの）、芳香族第三級アミン化合物およびスチリルアミン化合物（米国特許第4, 127, 412号明細書、特開昭53-27033号公報、同54-58445号公報、同54-149634号公報、同54-64299号公報、同55-79450号公報、同55-144250号公報、同56-119132号公報、同61-295558号公報、同61-98353号公報、同63-295695号公報等参照）、芳香族第三級アミン化合物を用いることもできる。

【0059】また米国特許第5, 061, 569号に記載されている2個の縮合芳香族環を分子内に有する、例えば4, 4'-ビス（N-（1-ナフチル）-N-フェニルアミノ）ビフェニル、また特開平4-308688号公報に記載されているトリフェニルアミンユニットが3つスターバースト型に連結された4, 4', 4"-トリリス（N-（3-メチルフェニル）-N-フェニルアミノ）トリフェニルアミン等を挙げることができる。さらに、発光層の材料として示した前述の芳香族ジメチリデン系化合物の他、p型Si、p型SiC等の無機化合物も正孔注入・輸送層の材料として使用することができる。

【0060】そして、この正孔注入・輸送層を形成するには、上述の化合物を、例えば真空蒸着法、スピコート法、キャスト法、LB法等の公知の方法により薄膜化すればよい。この場合、正孔注入・輸送層としての膜厚は、特に制限はないが、通常は5nm～5μmである。この正孔注入・輸送層は、正孔輸送帯域に本発明の芳香族炭化水素化合物を含有していれば、上述した材料の1種または2種以上からなる一層で構成されてもよいし、また、前記正孔注入・輸送層とは別種の化合物からなる正孔注入・輸送層を積層したものであってもよい。

【0061】また、有機半導体層は、発光層への正孔注入または電子注入を助ける層であって、 10^{-10} S/cm以上の導電率を有するものが好適である。このような有機半導体層の材料としては、含チオフェンオリゴマーや特開平8-193191号公報に記載の含アリールアミンオリゴマー等の導電性オリゴマー、含アリールアミンデンドリマー等の導電性デンドリマー等を用いることができる。

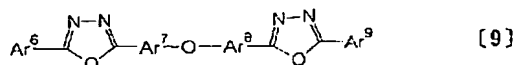
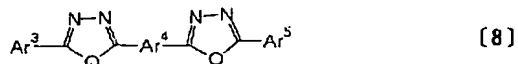
【0062】つぎに、電子注入層は、発光層への電子の注入を助ける層であって、電子移動度が大きく、また付

着改善層は、この電子注入層の中で特に陰極との付着が
良い材料からなる層である。電子注入層に用いられる材
料としては、8-ヒドロキシキノリンまたはその誘導体
の金属錯体が好適である。上記8-ヒドロキシキノリン
またはその誘導体の金属錯体の具体例としては、オキシ
ン（一般に8-キノリノールまたは8-ヒドロキシキノ
リン）のキレートを含む金属キレートオキシノイド化合
物、例えばトリス（8-キノリノール）アルミニウムを
電子注入材料として用いることができる。

【0063】そして、オキサジアゾール誘導体として 10
は、下記一般式〔7〕～〔9〕、

【0064】

【化18】



20

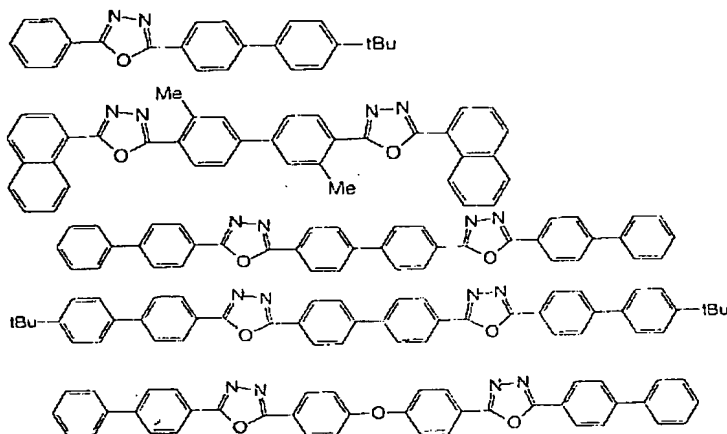
【0065】〔上記式中、Ar¹, Ar², Ar³, Ar⁴, Ar⁵, Ar⁶, Ar⁷, Ar⁸ は、各々独立に置換または無置換
のアリール基を示し、それぞれ互いに同一であっても異
なっているもよい。また、Ar⁴, Ar⁷, Ar⁸ は、
各々独立に置換または無置換のアリーレン基を示し、そ
れぞれ同一であっても異なっているもよい。〕で表され
る電子伝達化合物が挙げられる。

【0066】これら一般式〔7〕～〔9〕におけるアリ
ール基としては、フェニル基、ピフェニル基、アントラ
ニル基、ペリレニル基、ピレニル基が挙げられる。ま
た、アリーレン基としては、フェニレン基、ナフチレン
基、ピフェニレン基、アントラニレン基、ペリレニレン
基、ピレニレン基などが挙げられる。そして、これらへ
の置換基としては炭素数1～10のアルキル基、炭素数
1～10のアルコキシ基またはシアノ基等が挙げられ
る。この電子伝達化合物は、薄膜形成性の良好なものが
好ましく用いられる。

【0067】そして、これら電子伝達性化合物の具体例
としては、下記のものを挙げるることができる。

【0068】

【化19】



【0069】つぎに、陰極としては、仕事関数の小さい
（4 eV以下）金属、合金、電気伝導性化合物およびこ
れらの混合物を電極物質とするものが用いられる。この
ような電極物質の具体例としては、ナトリウム、ナトリ
ウム-カリウム合金、マグネシウム、リチウム、マグネ
シウム・銀合金、アルミニウム/酸化アルミニウム、アル
ミニウム・リチウム合金、インジウム、希土類金属な
どが挙げられる。この陰極はこれらの電極物質を蒸着や
スパッタリング等の方法により薄膜を形成させることに
より、作製することができる。

【0070】ここで、発光層からの発光を陰極から取り
出す場合、陰極の発光に対する透過率は10%より大き
くすることが好ましい。また、陰極としてのシート抵抗
は数百Ω/□以下が好ましく、さらに、膜厚は通常10
nm～1μm、好ましくは50～200nmである。つ 50

ぎに、本発明の有機EL素子を作製する方法について
は、上記の材料および方法により陽極、発光層、必要に
応じて正孔注入層、および必要に応じて電子注入層を形
成し、最後に陰極を形成すればよい。また、陰極から陽
極へ、前記と逆の順序で有機EL素子を作製することも
できる。

【0071】以下、透光性基板上に、陽極/正孔注入層
/発光層/電子注入層/陰極が順次設けられた構成の有機
EL素子の作製例について説明する。まず、適当な透
光性基板上に、陽極材料からなる薄膜を1μm以下、好
ましくは10～200nmの範囲の膜厚になるように、
蒸着法あるいはスパッタリング法により形成し、陽極と
する。次に、この陽極上に正孔注入層を設ける。正孔注
入層の形成は、前述したように真空蒸着法、スピコート
法、キャスト法、LB法等の方法により行うことがで

きるが、均質な膜が得られやすく、かつピンホールが発生しにくい等の点から真空蒸着法により形成することが好ましい。真空蒸着法により正孔注入層を形成する場合、その蒸着条件は使用する化合物（正孔注入層の材料）、目的とする正孔注入層の結晶構造や再結合構造等により異なるが、一般に蒸着源温度 50～450℃、真空度 $10^{-1} \sim 10^{-3}$ torr、蒸着速度 0.01～50 nm/秒、基板温度 -50～300℃、膜厚 5 nm～5 μm の範囲で適宜選択することが好ましい。

【0072】次に、この正孔注入層上に発光層を設ける。この発光層の形成も、所望の有機発光材料を用いて真空蒸着法、スパッタリング、スピコート法、キャスト法等の方法により、有機発光材料を薄膜化することにより形成できるが、均質な膜が得られやすく、かつピンホールが発生しにくい等の点から真空蒸着法により形成することが好ましい。真空蒸着法により発光層を形成する場合、その蒸着条件は使用する化合物により異なるが、一般的に正孔注入層の形成と同様な条件範囲の中から選択することができる。

【0073】次に、この発光層上に電子注入層を設ける。この場合にも正孔注入層、発光層と同様、均質な膜を得る必要から真空蒸着法により形成することが好ましい。蒸着条件は正孔注入層、発光層と同様の条件範囲から選択することができる。本発明の芳香族炭化水素化合物は、上記有機化合物層のいずれの層に含有させるかによって異なるが、真空蒸着法を用いる場合は他の材料との共蒸着をすることができる。またスピコート法を用いる場合は、他の材料と混合することによって含有させることができる。

【0074】そして、最後に陰極を積層して有機EL素子を得ることができる。陰極は金属から構成されるもので、蒸着法、スパッタリングを用いることができる。しかし、下地の有機物層を製膜時の損傷から守るためには真空蒸着法が好ましい。以上の有機EL素子の作製は、一回の真空引きで、一貫して陽極から陰極まで作製することが好ましい。

【0075】この有機EL素子に直流電圧を印加する場合、陽極を＋、陰極を－の極性にして、5～40 V の電圧を印加すると、発光が観測できる。また、逆の極性で電圧を印加しても電流は流れず、発光は全く生じない。さらに、交流電圧を印加した場合には、陽極が＋、陰極が－の極性になった時のみ均一な発光が観測される。この場合、印加する交流の波形は任意でよい。

【0076】

【実施例】つぎに、実施例により本発明をさらに詳細に説明する。

【実施例1】アルゴンガス雰囲気下に、フェニルアセチレン 20 g と、テトラヒドロフラン 50 ミリリットルを反応容器に仕込み、ついで、-70℃においてn-ブチルリチウムのヘキサン溶液（1.6 モル濃度）15 ミリ

リットルを入れ、さらに、p-ジブロモベンゼン 45 g を加え、室温に戻して3時間反応させた。

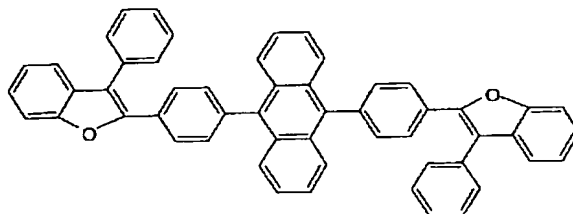
【0077】得られた反応液を水に注入し、トルエンにより抽出して、抽出液を無水硫酸マグネシウムにより乾燥した後、ロータリーエバポレーターで濃縮した。ここで得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィーで精製し、4-ブロモジフェニルアセチレン 17 g を得た。そして、この4-ブロモジフェニルアセチレン 17 g を、2-ヨードフェノール 18 g、沃化銅 3 g、およびジメチルホルムアミド 100 ミリリットルと混合して、加熱還流下に4時間反応させた。得られた反応液を濾過し、溶媒を減圧下に留去した後、得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィーで精製し、2-フェニル-3-(4-ブロモフェニル)ベンゾフラン 3 g を得た。

【0078】つぎに、アルゴンガス気流下、マグネシウム粉末 1 g と、テトラヒドロフラン 20 ミリリットルを反応器に仕込み、これに、2-フェニル-3-(4-ブロモフェニル)ベンゾフラン 2 g をテトラヒドロフラン 20 ミリリットルに溶解させた溶液を滴下し、加熱還流下に3時間反応させた。ついで、アルゴンガス気流下、9,10-ジブロモアントラセン（東京化成社製）1 g と、ジイソブチルアルミニウムハイドライドのトルエン溶液（アルドリッチ社製；1 モル濃度溶液）5 ミリリットル、パラジウムジクロライドトリフェニルホスフィン錯体（東京化成社製）0.2 g、およびテトラヒドロフラン 100 ミリリットルを反応器に仕込み、加熱還流下に4時間反応させた。

【0079】そして、得られた反応液に、上記で得たグリニヤール試薬を滴下して、加熱還流下に48時間反応させた。このようにして得られた反応生成液を、水 200 ミリリットル中に注ぎ込み、析出した結晶を濾取した。この結晶は、さらにシリカゲルカラムにより精製して、目的物 0.45 g を得た。得られた目的化合物につき、FD-MS を測定した結果、 $C_{34}H_{24}O_2 = 444$ に対して、444 のピークが得られ、このものは下記化学構造を有する芳香族炭化水素化合物であると認められた。

【0080】

【化20】



【0081】【実施例2】アルゴンガス雰囲気下に、水素化ナトリウム 1.5 g と、テトラヒドロフラン 50 ミリリットルを反応容器に仕込み、これにエチルベンゾイルアセテート（アルドリッチ社製）10 g をテトラヒド

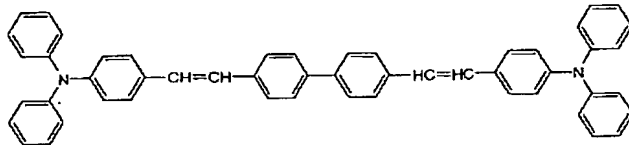
ロフラン 50 ミリリットルに溶解させた溶液を滴下し、攪拌下に 2 時間反応させた後、さらに p-ジブロモベンゼン（東京化成社製）12 g をテトラヒドロフラン 20 ミリリットルに溶解させた溶液を滴下して、4 時間反応させた。

【0082】得られた反応液を水に注入し、酢酸エチルで抽出し、抽出液を無水硫酸マグネシウムにより乾燥した後、ロータリーエバポレーターで濃縮した。ここで得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィーで精製し、 α -(p-ブロモフェニル)エチルベンゾイルアセテート 7 g を得た。そして、塩化アルミニウム 5 g とフェノール 2 g、および塩化メチレン 20 ミリリットルを別の反応器に仕込み、これに、上記で得た α -(p-ブロモフェニル)エチルベンゾイルアセテート 7 g を少量づつ添加し、攪拌下に 4 時間反応させた。

【0083】得られた反応液を氷水中に投入し、塩化メチレンで抽出し、抽出液を無水硫酸マグネシウムにより乾燥した後、ロータリーエバポレーターで濃縮した。ここで得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィーで精製し、3-(p-ブロモフェニル)-4-フェニルクマリン 2.2 g を得た。つぎに、アルゴンガス気流下、マグネシウム粉末 1 g と、テトラヒドロフラン 20 ミリリットルを反応器に仕込み、これに、上記で得た 3-(p-ブロモフェニル)-4-フェニルクマリン 2 g をテトラヒドロフラン 20 ミリリットルに溶解させた溶液を滴下し、加熱還流下に 3 時間反応させた。

【0084】ついで、アルゴンガス気流下、4,4'-ジブロモビフェニル（東京化成社製）0.7 g と、ジソプチルアルミニウムハイドライドのトルエン溶液（アルドリッチ社製；1 モル濃度溶液）5 ミリリットル、パラジウムジクロライドトリフェニルホスフィン錯体（東京化成社製）0.2 g、およびテトラヒドロフラン 100 ミリリットルを反応器に仕込み、加熱還流下に 4 時間反応させた。

【0085】そして、得られた反応液に、上記で得たグリニヤール試薬を滴下して、加熱還流下に 48 時間反応させた。このようにして得られた反応生成液を、水 200 ミリリットル中に注ぎ込み、析出した結晶を濾取した。この結晶は、さらにシリカゲルカラムにより精製し

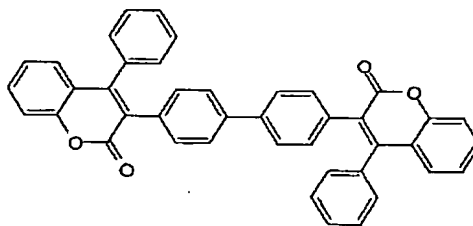


【0092】の化合物とを同時蒸着して、400 オングストロームの厚さを有する発光層を形成した。この場合、実施例 1 において得られた芳香族炭化水素化合物の蒸着速度は 50 オングストローム/秒とし、4,4'-ビス〔2-(4-(N,N-ジフェニルアミノ)フェニル)ビフェニル〕の蒸着速度は 1 オングストロー

ム/秒とした。【0093】さらに、この発光層の上に、下記【0094】【化 24】

【0086】

【化 21】

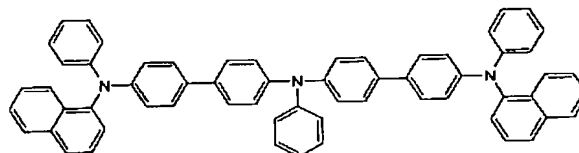


【0087】〔実施例 3〕有機 EL 素子の透光性基板としてガラス基板（サイズ；25 mm×75 mm×1.1 mm）を用いた。このガラス基板上に、インジウム・スズ酸化物からなる透明性陽極を設けた。この透明性陽極は、約 750 オングストロームの厚さに被覆した。

【0088】ついで、この透明性陽極を設けたガラス基板を、真空蒸着装置（日本真空技術社製）に入れて、 10^{-6} torr に減圧した。そして、この透明性陽極の上に、銅フタロシアニン（300 オングストロームの厚さ）で蒸着して、正孔注入層を形成した。この際の蒸着速度は、2 オングストローム/秒であった。つぎに、この正孔注入層の上に、下記

【0089】

【化 22】



【0090】の化合物を 200 オングストロームの厚さで蒸着し、正孔輸送層を形成した。この際の蒸着速度は、2 オングストローム/秒であった。ついで、実施例 1 において得られた芳香族炭化水素化合物と、下記

【0091】

【化 23】

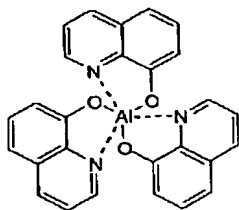
ム/秒とした。

【0093】さらに、この発光層の上に、下記

【0094】

【化 24】

31



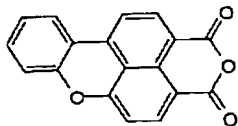
【0095】のトリス（8-キノリノール）アルミニウムを、蒸着速度2オングストローム／秒で蒸着して、電子輸送層を形成した。そして、最後にこの電子輸送層上に、アルミニウムとリチウムとを同時蒸着することにより、2000オングストロームの厚さを有する陰極を形成した。このアルミニウムの蒸着速度は10オングストローム／秒とし、リチウムの蒸着速度は0.1オングストローム／秒とした。このようにして得られた有機EL素子を、6Vの電圧で駆動したところ、電流密度は、1.1mA/cm²であり、130cd/m²の青色発光であった。そして、この場合の発光効率は、6.2ルーメン／Wであった。

【0096】〔実施例4〕実施例3において、発光層の形成に用いた実施例1で得た芳香族炭化水素化合物に代えて、実施例2で得られた芳香族炭化水素化合物を用いた他は、実施例3と同様にして有機EL素子を作製した。ここで得られた有機EL素子についても、6Vの電圧で駆動した。この素子においては、電流密度は1.1mA/cm²であり、127cd/m²の青色発光であった。そして、この場合の発光効率は、6.0ルーメン／Wであった。

【0097】〔比較例1〕実施例3において、発光層の形成に用いた実施例1で得た芳香族炭化水素化合物に代えて、下記

【0098】

【化25】



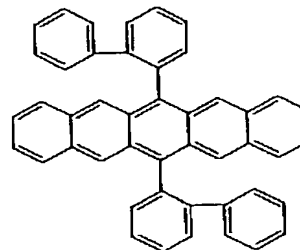
32

【0099】で表される発光材料として公知の芳香族炭化水素化合物を用いた他は、実施例3と同様にして有機EL素子を作製した。ここで得られた有機EL素子についても、6Vの電圧で駆動した。この素子においては、電流密度は1.2mA/cm²であり、44cd/m²の発光であった。そして、この場合の発光効率は、1.9ルーメン／Wであった。

【0100】〔比較例2〕実施例3において、発光層の形成に用いた実施例1で得た芳香族炭化水素化合物に代えて、下記

【0101】

【化26】



【0102】で表される発光材料として公知の芳香族炭化水素化合物を用いた他は、実施例3と同様にして有機EL素子を作製した。ここで得られた有機EL素子についても、6Vの電圧で駆動した。この素子においては、電流密度は1.2mA/cm²であり、72cd/m²の発光であった。そして、この場合の発光効率は、3.1ルーメン／Wであった。

【0103】

【発明の効果】本発明の芳香族炭化水素化合物は、有機EL素子の構成材料として有用性が高く、またこの化合物をその構成材料、殊に発光層の形成材料として製造した有機EL素子は、低電圧駆動が可能であり、高い発光効率が得られる。

フロントページの続き

(51) Int. Cl.⁷

識別記号

F I

テマコード' (参考)

C 07 D 311/12

C 07 D 311/12

4 H 0 4 9

519/00

519/00

H 05 B 33/14

H 05 B 33/14

B

// C 07 C 13/54

C 07 C 13/54

13/58

13/58

13/62

13/62

13/70
C 0 7 D 333/18
333/54
C 0 7 F 7/08

13/70
C 0 7 D 333/18
333/54
C 0 7 F 7/08

C

F ターム (参考) 3K007 AB03 AB06 CA01 CA05 DA00
 DA01 DB03 EB00 FA01 FA03
 4C037 PA06
 4C062 EE07
 4C072 MM08
 4H006 AA01 AA03 AB92
 4H049 VN01 VP01 VQ08 VQ84 VR24
 VU24 VU29 VW01

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning
Operations and is not part of the Official Record**

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- ☐ BLACK BORDERS
- ☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- ☐ FADED TEXT OR DRAWING
- ☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
- ☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
- ☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
- ☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
- ☒ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
- ☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
- ☐ OTHER: _____

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.